

زوج شدن اکسایشی متان^۱ (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی^۲

عباسعلی خدادادی

استادیار گروه مهندسی شیمی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

سید شمس الدین مهاجرزاده

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

فائزه باقری طار

کارشناس ارشد مهندسی شیمی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۷۹/۹/۱، تاریخ تصویب ۸۰/۸/۵)

چکیده

بررسی حاضر بر روی زوج شدن اکسایشی متان در فشار اتمسفری و محیط پلاسمای سرد حاصل از تخلیه الکتریکی هاله dc متمرکز شده است [۱]. گونه های مختلف یونهای منفی اکسیژن حاصل از هالة مذکور، در واکنش با متان، سبب ایجاد رادیکالهای آزاد متیل و شروع واکنش OCM می گردد. محصولات واکنش شامل هیدرو کربنهای C_2 (استیلن، اتیلن و اتان) و سایر گونه های کربنی نظیر رسوبات کربنی، H_2O و گاز سنتر ($H_2 + CO$) می باشد. ترکیبات دیگری، از جمله متانول، در محصولات مشاهده نشد. در این تحقیق تأثیر نسبت متان به اکسیژن در خوارک ورودی و دبی جریان خوارک بر روی گزینش پذیری و بازدهی محصولات مطلوب C_2 و همچنین درصد تبدیل متان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها فقط به واسطه تخلیه الکتریکی هاله منفی صورت گرفته (از هیچ کوره یا منبع گرمائی استفاده نشده است)، و دمای درون رآکتور فقط در اثر واکنشهای گرمaza و تخلیه الکتریکی به میزان اندک ($^0C - 200 - 100$)، افزایش یافته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کاهش دبی خوارک (افزایش زمان اقامت) سبب افزایش درصد تبدیل متان و کاهش تدریجی گزینش پذیری C_2 گردیده و در نتیجه به میزان قابل توجهی بازدهی محصولات مطلوب را افزایش می دهد. بعلاوه افزایش نسبت متان به اکسیژن در دبی ثابت، سبب افزایش گزینش پذیری C_2 گردیده و درصد های تبدیل متان و بازدهی C_2 در نسبت متان به اکسیژن ۵، دارای ماکزیمم هستند. با توجه به آزمایشها حالت پایدار (تغییر نسبت متان به اکسیژن و دبی جریان خوارک)، بیشترین بازدهی محصول C_2 ، ۲۲/۱٪ می باشد که از ۳۵٪ تبدیل متان و ۶۶٪ گزینش پذیری C_2 در دبی ورودی cm^3/min ، نسبت متان به اکسیژن ۵ و شدت جریان $4 mA$ در ولتاژ اعمال شده $2/2kV$ بدست آمده است. در هر حال نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که تکنیک های تخلیه الکتریکی dc می تواند ترفندها را که مناسبی برای تبدیل مستقیم متان به هیدرو کربنهای با ارزشتر باشد.

واژه های کلیدی : زوج شدن اکسایشی متان (OCM)، پلاسما، تخلیه الکتریکی هاله dc ، رآکتور موئینه، اتیلن، استیلن، گاز سنتز، هاله منفی.

مقدمه

موجود در جهان بوده و فراوانی و در دسترس بودن نسبی این گاز دلایل متقاعد کننده ای برای گسترش تحقیقات پیرامون این منبع می باشد. از طرفی نیاز جهانی به متانول و اتیلن بعنوان دو محصول عمده مطلوب ناشی از تبدیل گاز طبیعی، روز بروز در حال افزایش بوده و امکان تولید اتیلن از متان توجه مرکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی

با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی موجود در جهان که بالغ بر ۹۰٪ آنرا متان تشکیل می دهد و غیر اقتصادی بودن انتقال این گاز به مراکز مصرف کننده دوردست، تبدیل متان به مواد واسطه پتروشیمی و سوختهای مایع از دیرباز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. گاز طبیعی، در آغاز هزاره سوم، دومین انرژی ارزان

انحنای گوناگون نظیر سیم - لوله، سیم - سطح تخت و یا نوک تیز - سطح تخت (سوزن یا یک لبه تیز در مقابل یک سطح)، در فشار اتمسفری (یا نزدیک به آن) ایجاد می گردد [۳]. و از آنجائی که اصولاً ایجاد هاله بسیار آسان است، موارد کاربردی گوناگونی در فرآیندهای مختلف از جمله سنتز مواد شیمیائی داشته است [۴،۳].

در طی تحقیقاتی که در زمینه واکنش های کاتالیستی OCM صورت گرفته است، عموماً این نظریه تأیید گردیده که یونهای اکسیژن سطحی^۱ یا شبکه^۲ سبب فعالسازی متان در واکنش های کاتالیستی هتروژنی می گردد [۵-۸].

علی‌رغم مشکلات عدیده ای که هنوز هم در تعیین ماهیت دقیق گونه های برانگیخته موجود در تخلیه الکتریکی گازها وجود دارد، اطلاعات ارزشمندی در این زمینه موجود می باشد. تخلیه الکتریکی هالة dc سبب ایجاد الکترونهای با انرژی در حدود ۶۶۷ می گردد [۹]. و اگرچه انرژی پائین این الکترونهای برای یونیزه کردن متان که نیازمند انرژی یونیزاسیونی بیش از ۱۲۶۷ می باشد، کافی نخواهد بود [۱۰]، اما همین انرژی کافیست تا واکنش هایی که منجر به ایجاد یونهای منفی اکسیژن می گردد، آغاز شوند [۹ و ۱۱]. بنا بر این در حضور اکسیژن گازی، تخلیه هاله، منبعی از یونهای منفی اکسیژن (O^- یا O^{2-}) را از طریق حمله و یورش الکترونهای به اکسیژن مولکولی موجود در فاز گاز ایجاد می نماید [۱۲، ۱۱، ۳]. انتظار می رود، یونهای اکسیژن حاصل از پلاسمانیز درست همانند گونه های O^- موجود بر روی کاتالیست های جامد، با جدا کردن یک هیدروژن (تشکیل رادیکالهای متیل)، سبب فعال سازی متان گردیده، و در طی واکنش های هموژن بعدی منجر به تولید محصولات C_2 (واکنش بین دو رادیکال متیل) و یا اکسیدهای کربن (واکنش بین رادیکالهای متیل و اکسیژن) گردد.

تکنیک های پلاسمائی در تبدیل متان از اوایل دهه

خاصی را جلب نموده است. در هر حال علی‌رغم قیمت پائین گاز طبیعی، فن آوری تبدیل متان به اتیلن در اغلب موارد بسیار هزینه بر بوده و صرفاً تحقیقاتی است و با وجود تلاش های تحقیقاتی بسیار پیرامون بهینه سازی گزینش پذیری و بازدهی محصولات مطلوب، اکسایش جزئی متان به مثانول و زوج شدن اکسایشی متان به انان و اتیلن هنوز هم از نظر اقتصادی با روشهای متدائل تبدیل متان بر پایه گاز سنتز، که ابتدا متان را به گاز سنتز تبدیل نموده و سپس آنرا به سایر مواد شیمیائی تبدیل می کنند، قبل رقابت نیست [۲].

در روش زوج شدن اکسایشی متان (OCM)، متان با اکسیژن در حضور کاتالیزور به اتیلن، اتان، CO_x و آب تبدیل می شود. مانع اصلی در توسعه فن آوری OCM، بازدهی و گزینش پذیری پائین محصول C_2^+ می باشد. و با توجه به دمای بالای مورد نیاز برای انجام واکنش OCM، دستیابی به روشی که این واکنش را در دماهای پائینتر و گزینش پذیری و بازدهی بالاتری میسر سازد، سبب اقتصادی نمودن این روش نسبت به تبدیل متان بر پایه گاز سنتز خواهد گردید.

از طرفی امروزه بسیاری از مواد شیمیائی با استفاده از روشهای ساخت الکتروشیمی از جمله واکنشهای پلاسمایی تهییه می شوند. تمیزی، هزینه پائین، گزینش پذیری بالا و بهره وری مناسب و بهینه از انرژی موجود در این روشهای سبب گردیده سنتزهای الکتریکی و تکنیکهای کاتالیستی پلاسما، در تولید مواد آلی نیز مورد توجه قرار گیرند. در اکثر این تکنیک های پلاسمائی، رادیکالهای آزادی که در اثر برانگیختگی، تجزیه و یونیزاسیون مولکولهای گاز ایجاد می گردد، اساس واکنشهای وابسته به رادیکالهای آزاد را تشکیل می دهند و با کنترل انرژی الکترونهای، بوسیله طراحی مناسب و بهینه راکتورهای تخلیه الکتریکی، می توان گزینش پذیری محصولات مطلوب را بهبود بخشید.

تخلیه الکتریکی هالة سرد، که از خصوصیات بارز آن دمای پائین توده گاز و دمای بالای الکترونی میباشد، عموماً با بهره گیری از میدان های الکتریکی قوی غیرهموژن و با استفاده از الکترودهای با شعاع

در عین حال تحقیق حاضر در ولتاژ و دمای پایین تر از ولتاژ و دمای تحقیقات گروههای مذکور انجام یافته، و در طی آن بدون حضور کاتالیزور موفق به تولید گاز استیلن (H₂) + CO همچنین مقدار قابل توجهی گاز سنتز (CO₂) بدست آمده در این گردیده ایم. بعلاوه نسبت CO/CO₂ بدست آمده در این تحقیق نیز بسیار بهتر از نتایج گروههای قبل می باشد. در ادامه نتایجی که از بررسی واکنش OCM در رآکتور تخلیه هاله منفی حاصل گردیده ارائه می شود.

سیستم آزمایشگاهی

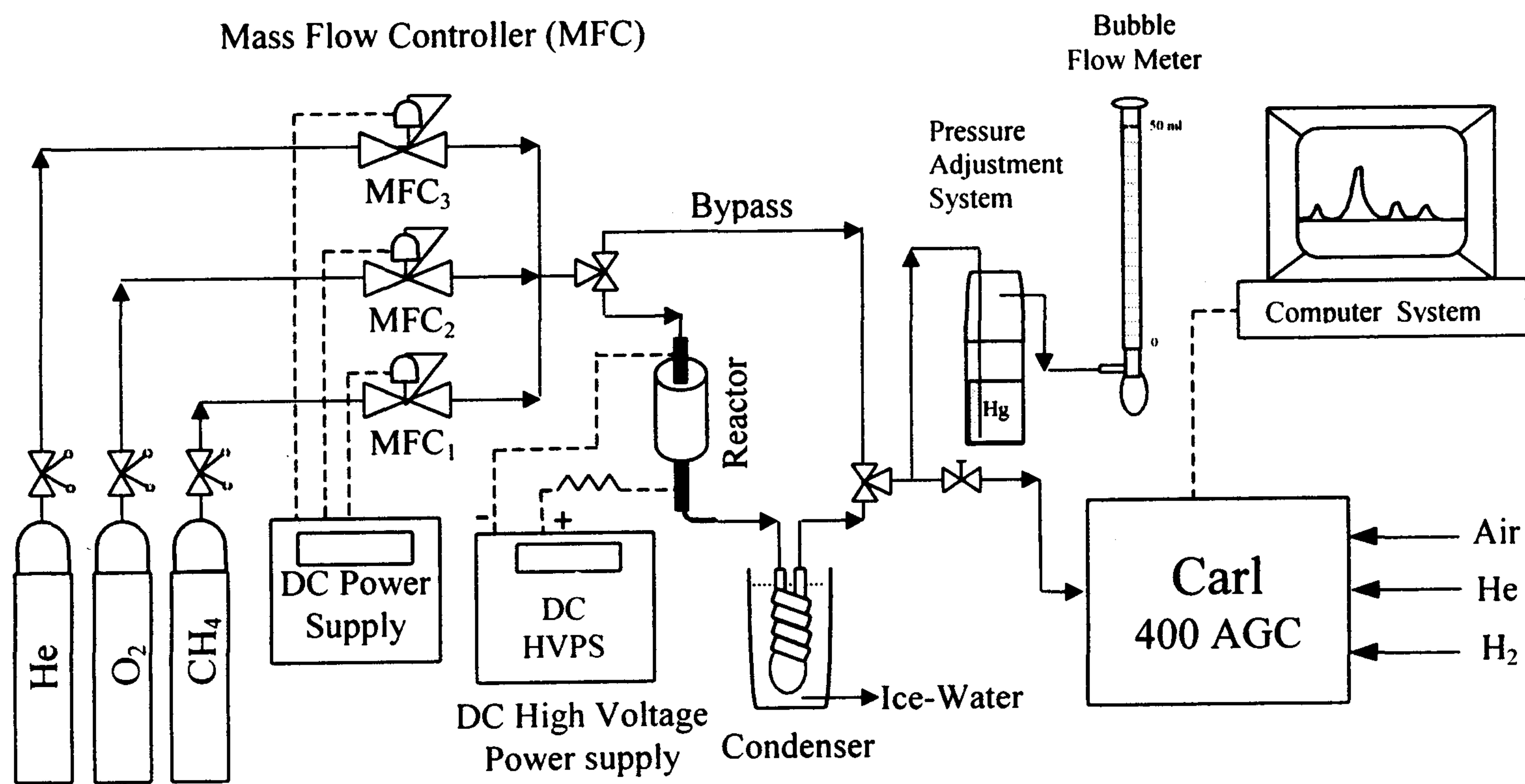
شکل (۱) نمودار جریانی دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. برای اندازه گیری و کنترل دبی جریانهای مختلف واکنشگرهای از دو کنترل کننده دبی جرمی ^۶ MFC₁ و MFC₂ به ترتیب برای دبی متان و اکسیژن استفاده شده است. با توجه به کالیبره شدن هر دو MFC به کمک یک منبع تغذیه ^۷، ولتاژ لازم برای بدست آوردن دبی مورد نظر، تعیین می گردید. رآکتور مورد استفاده، لوله موئینه ای از جنس پیرکس به قطر داخلی ۲mm و قطر خارجی ۸mm می باشد (شکل ۲). جریان گاز خوراک (مخلوط اکسیژن و متان) و همچنین گازهای خروجی از رآکتور، پس از اندازه گیری و کنترل دبی واقعی به کمک یک فلومتر ستون حباب ^۸، توسط گاز کروماتوگراف Carl 400 AGC مجهز به متانایزر و بصورت On-Line تخلیه کاتالیستی (Analisz می شد. گازهای خروجی از رآکتور ابتدا وارد یک چگالنده (کندانسور) می شد تا بخار آب آن چگالیده شود. فشار داخل رآکتور اتمسفری بوده و از هیچ وسیله گرم کننده ای برای افزایش دمای رآکتور استفاده نشده است و دما فقط در اثر گرمای حاصل از واکنش های گرمایش و تخلیه کاتالیستی به میزان اندکی (کمتر از ۲۰۰ °C) افزایش می یابد. محصولات واکنش عمدها شامل استیلن، اتیلن، اتان، منواکسید کربن، دی اکسید کربن، آب و هیدروژن می باشند. ترکیبات دیگری، از جمله متانول، در محصولات مشاهده نشد.

۱۹۲۰ مورد تحقیق قرار گرفته اند. البته لازم به ذکر است که اکثر این تحقیقات در فشارهای پائین انجام یافته اند. مثلاً Drost Mach در سال ۱۹۸۳ نتایج تبدیل مستقیم متان به هیدروکربنهای C₂ در رآکتور تخلیه کاتالیستی تابشی ^۹ در فشار پائین و درصد تبدیل ۹۸% را گزارش نموده اند [۱۳]. بدین ترتیب به علت فشار پائین و دبی جرمی کم منتج از آن، و همچنین ناشناخته های بیشماری که در زمینه شیمی پلاسما وجود دارد تولید صنعتی مواد شیمیایی از این طریق توسعه چندانی نیافته است [۱۴]. البته لازم به ذکر است که در طی سالهای اخیر (از سال ۱۹۹۶) مطالعاتی بر روی واکنش OCM در رآکتورهای تخلیه هاله (کاتالیستی و غیر کاتالیستی) و در فشار اتمسفری انجام شده است. Liu ^{۱۰} همکارانش در سال ۱۹۹۶ با استفاده از رآکتور تخلیه هاله (در فشار اتمسفری و بدون کاتالیزورهای هتروژنی)، مطالعاتی بر روی OCM انجام داده اند و بدین نتیجه رسیده اند که یونیزاسیون گاز در تخلیه کاتالیستی C₂ هاله می تواند نقش مؤثری در گزینش پذیری محصولات داشته باشد و اثر پارامترهای فرکانس، ولتاژ و قطبیت را بر روی درصد تبدیل متان و گزینش پذیری C₂ مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با استفاده از تخلیه کاتالیستی ac، ۲۱٪ بازدهی محصولات مطلوب را گزارش نموده اند [۲].

همچنین تحقیقات اخیر بر روی واکنشهای OCM در رآکتور تخلیه هاله کاتالیستی منتهی به این نتیجه گردیده است که استفاده هم زمان از تخلیه هاله و کاتالیزورهای هتروژنی، علاوه بر بهبود گزینش پذیری C₂ و بازدهی محصول مطلوب، سبب می شود واکنش در دمای پائین تر از حالتی که فقط از کاتالیزور استفاده می شود آغاز گردد [۱۵، ۱۶].

لازم به ذکر است که تحقیقاتی که تا کنون انجام شده اند، عمدها بر روی تخلیه کاتالیستی هاله ac و هاله dc مثبت (واکنش غیر کاتالیستی) و یا واکنش کاتالیستی OCM در رآکتور پلاسمای هاله مرکز گردیده، و عملأ تحقیقات چشمگیری در زمینه تخلیه کاتالیستی هاله dc منفی غیر کاتالیستی انجام نشده است.

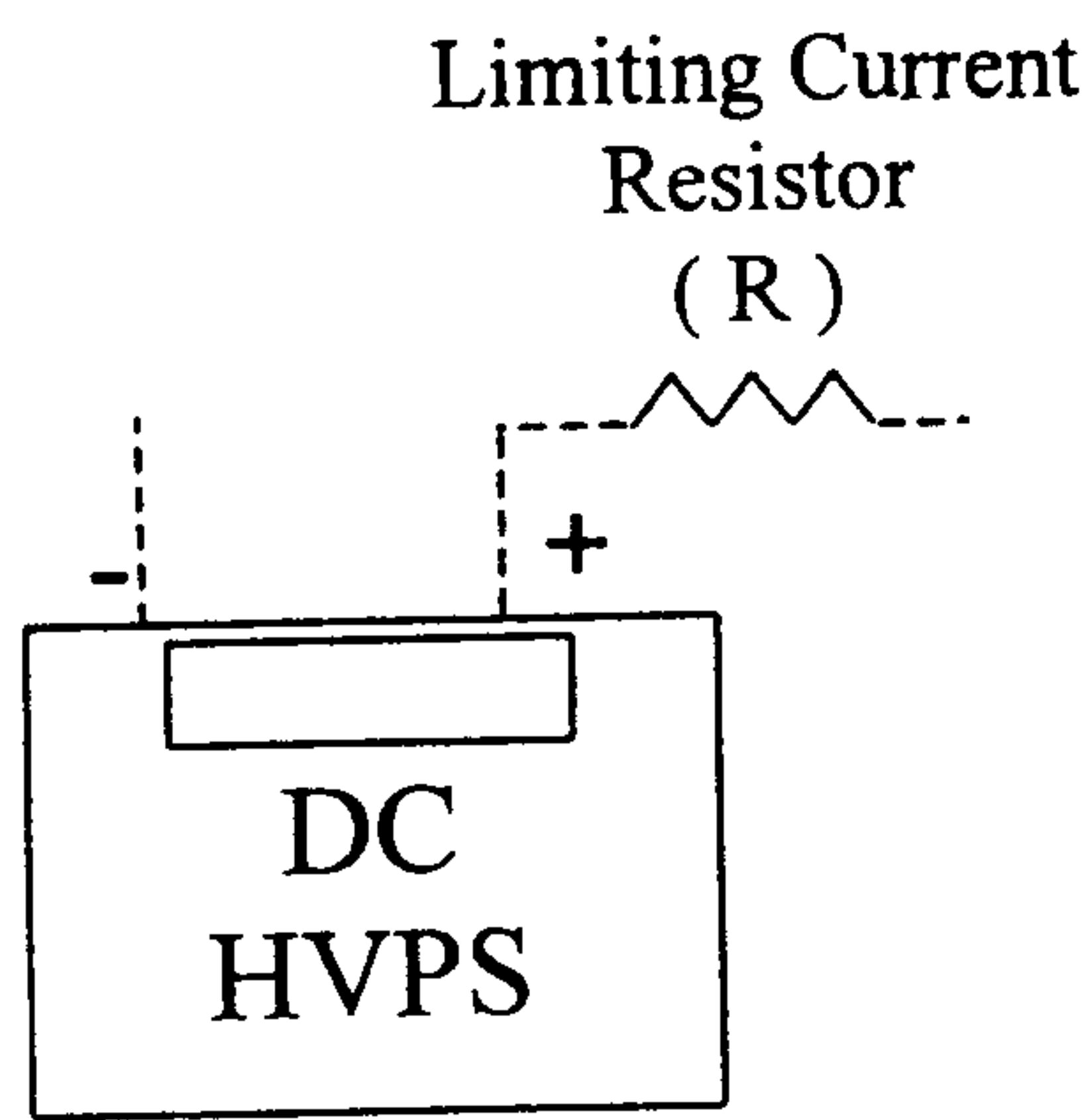
OCM Experimental Setup



شکل ۱ : طرح شماتیک دستگاههای سیستم آزمایشگاهی OCM در راکتور هاله منفی.

الکترود نوک تیز بالائی به فاصله $1/5\text{mm}$ از الکترود مسطح پائینی و درست در مرکز لوله موئینه قرار داده شده بود. تخلیه الکتریکی توسط یک منبع تغذیه dc با ولتاژ بالا^{۱۰} (که در آزمایشگاه ساخته شده بود)، ایجاد می‌گردید (شکل ۳).

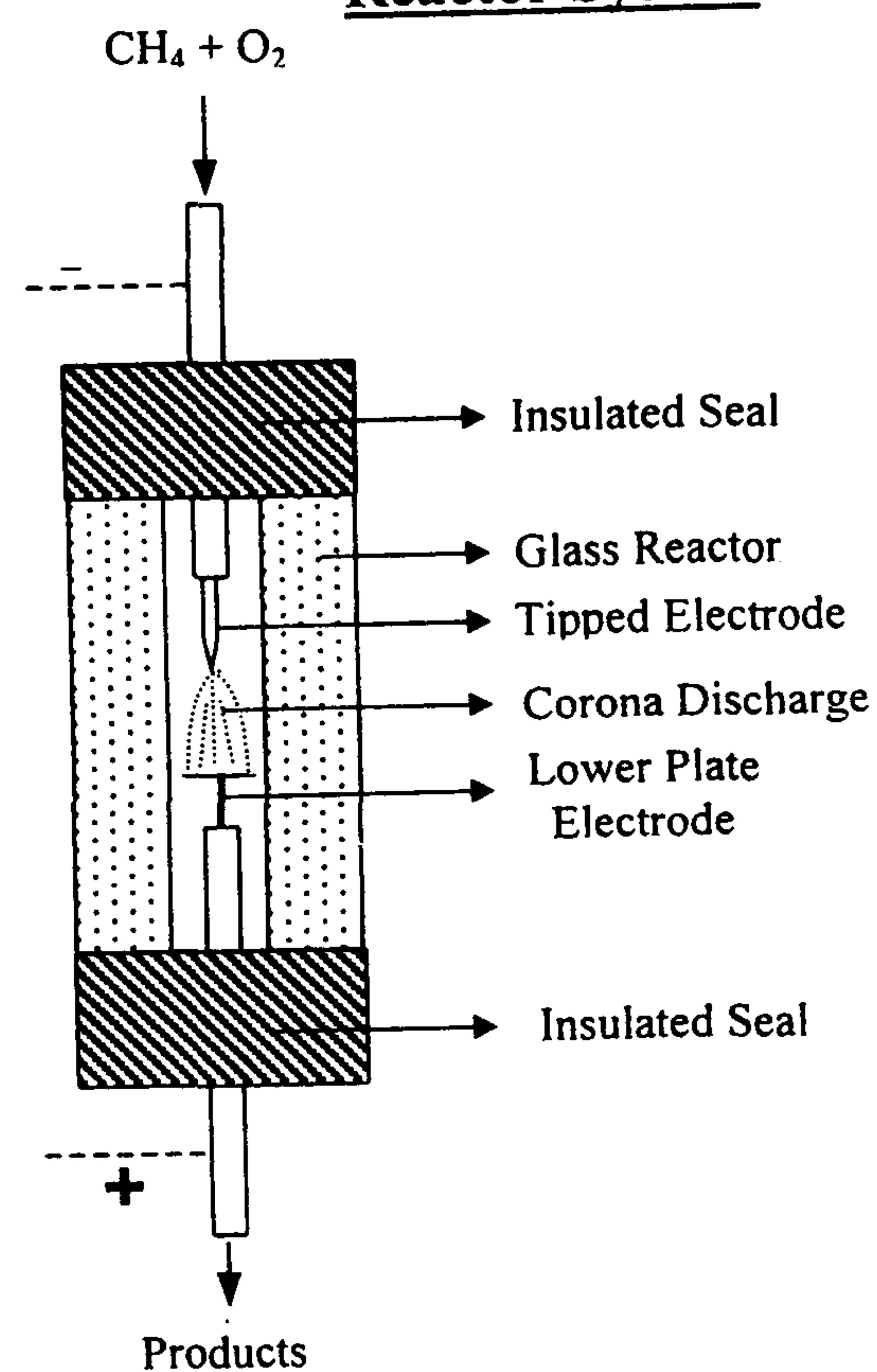
DC High Voltage Power supply



شکل ۳ : منبع تغذیه DC با ولتاژ بالا.
ولتاژ = $۲/۲\text{kV}$ ، شدت جریان = ۴ mA
 مقاومت $R = ۵۰۰\text{ K}\Omega$.

گازهای یونیزه شده در فضای بین دو الکترود از جنس فولاد زنگ نزن^۹ تشکیل می‌شدند (شکل ۲).

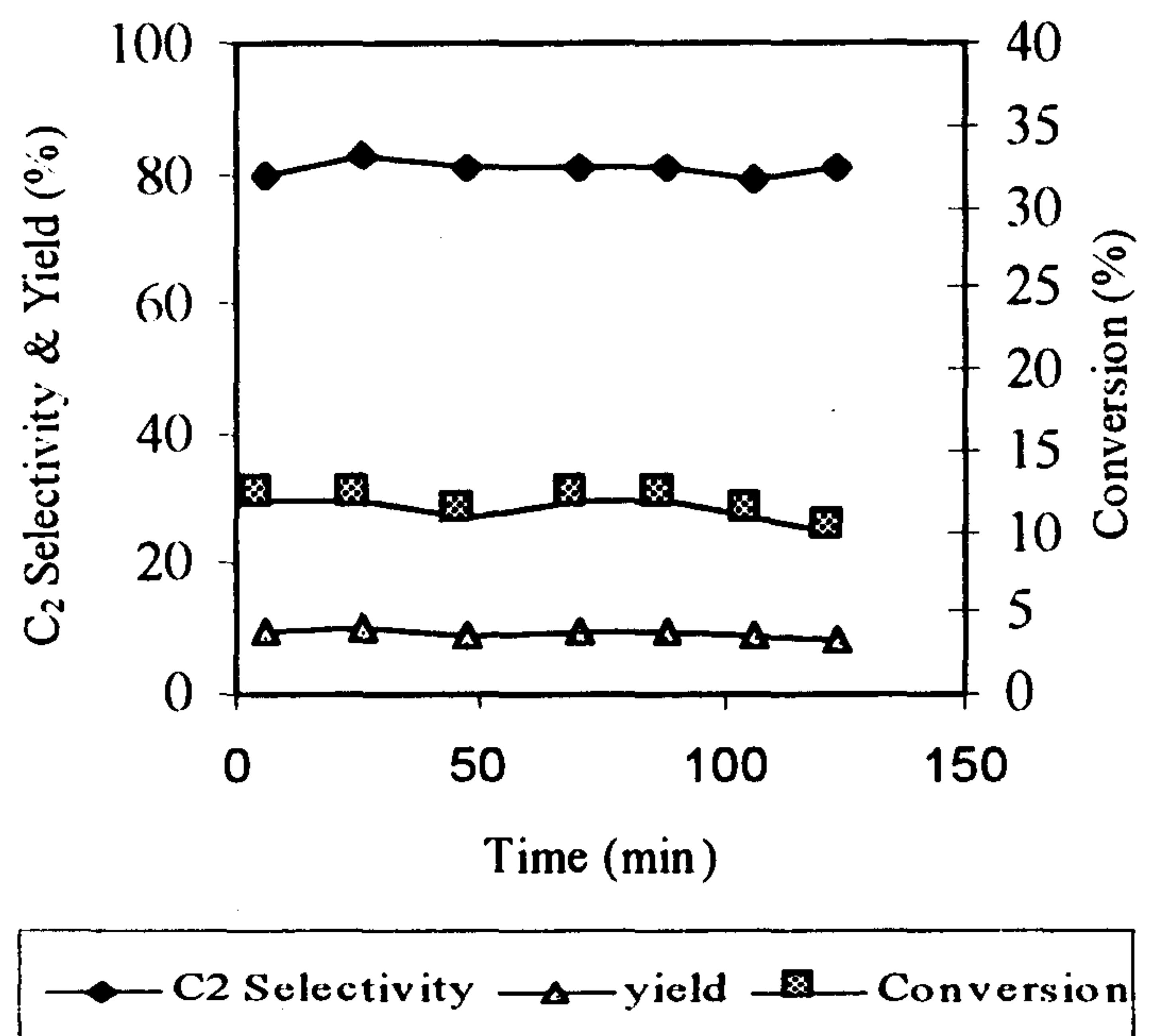
Reactor System



شکل ۲ : راکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی.
قطر داخلی = ۲mm ، قطر خارجی = ۴mm
فاصله بین دو الکترود = $۱/5\text{mm}$.

بررسی پایداری تخلیه الکتریکی

به منظور بررسی میزان پایداری پلاسمای حاصل از تخلیه الکتریکی هاله منفی در طول زمان، در فواصل زمانی متفاوت (به مدت دو ساعت) محصول خروجی یکی از گونه های آزمایش شده، آنالیز گردید. در طی این آزمون، دبی جریان خوراک ورودی در $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ شدت جریان الکتریکی در 4mA و نسبت متان به اکسیژن در $7/5$ ثابت نگهداشته شد. همانگونه که در شکل (۴) مشاهده می شود، درصد تبدیل متان، گزینش پذیری و بازدهی C_2 به میزان قابل قبولی ثابت مانده و تغییرات آنها در محدوده انحراف معیار نسبی قرار گرفته است. و این امر تأییدی بر پایداری نسبی و یکسانی شرایط تخلیه الکتریکی هاله در طی آزمایش های این تحقیق می باشد.



شکل ۴: نمودار تغییرات درصد تبدیل متان و بازدهی و گزینش پذیری C_2 بر حسب زمان.

شرایط آزمایش: $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ = دبی کل خوراک، $\text{CH}_4/\text{O}_2 = 7/5$ = ولتاژ و $I = 4\text{mA}$.

اثرات تغییر نسبت متان به اکسیژن (فشار جزئی اکسیژن)

در این آزمایشها، برای بررسی اثر فشار جزئی اکسیژن موجود در خوراک یا غلظت نسبی واکنشگرهای کل دبی خوراک در $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ ثابت نگهداشته شد

همانگونه که در شکل (۳) مشاهده می گردد. برای محدود کردن جریان، مقاومتی در حدود چند صد Ω بطور سری با پلاسما در مدار الکتریکی قرار داده شده است. این مقاومت سبب می گردد که شدت جریان قبل از ورود به الکترودها افت کرده و به حد 4mA برسد. با تغییر این مقاومت می توان شدت جریان بین دو الکترود و در نتیجه توان مصرفی پلاسما را نیز تغییر داد.

لازم به ذکر است که ولتاژ مدار مذکور (ولتاژ دو سر مقاومت + ولتاژ دو سر الکترودها) همواره در حدود $2/2\text{kV}$ ثابت نگهداشته شده بود.

در طی آزمایش های این تحقیق همواره الکترود نوک تیز به پتانسیل منفی و الکترود مسطح به پتانسیل مثبت وصل می گردید. بدین ترتیب هاله منفی^{۱۱} ایجاد شده و چنانچه اتصال بطور معکوس انجام گیرد هاله مثبت ایجاد می شود.

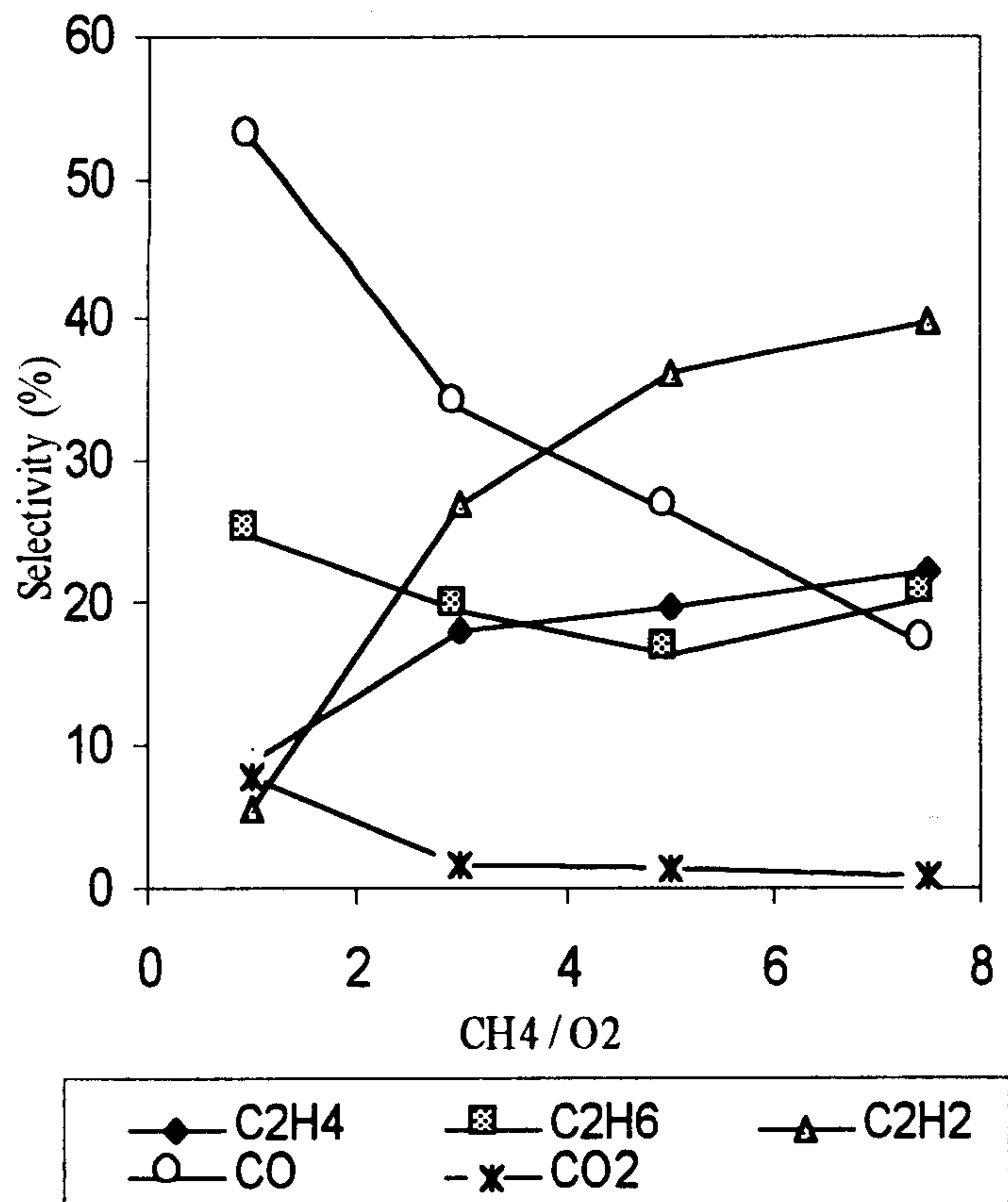
نتایج آزمایشات و بحث

در این تحقیق ابتدا پایداری پلاسما در طول زمان بررسی شد. سپس آزمایش های حالت پایدار برای رآکتور تخلیه هاله منفی صورت گرفت. در طی این آزمایشها اثر تغییر پارامترهای نسبت متان به اکسیژن و دبی خوراک ورودی (زمان اقامت) بر روی درصد تبدیل متان و گزینش پذیری و بازدهی محصولات مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برای بررسی تکرار پذیری آزمایشها، یک آزمایش مرجع با شرایط کاملاً مشخص (نسبت متان به اکسیژن = ۵، دبی کل خوراک = $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ و $I = 4\text{mA}$) انجام شد. در طی آزمایش های روزهای مختلف، این آزمون مرجع نیز انجام می گرفت و در صورت تکرار پذیری نتایج آن، آزمایشها ادامه یافته و نتایج آنها استفاده می شد. انحراف معیار نسبی^{۱۲} بدست آمده از آزمایش های مرجع برای درصد های تبدیل متان، گزینش پذیری و بازدهی C_2 به ترتیب در حدود $5/3\%$ ، $2/3\%$ و $5/5\%$ می باشد.

(نسبت به مولکولهای متان موجود)، درصد تبدیل متان افت کرده و سبب سیر نزولی بازدهی C_2 گشته است. با توجه به شکل فوق به نظر می‌رسد که علی‌رغم اهمیت یونهای اکسیژن منفی در برانگیختن مولکولهای متان و ایجاد رادیکالهای متیل، آنچه در یک دبی ثابت و معین بیشتر اهمیت دارد، نسبت متان به اکسیژن خوراک می‌باشد. و روی هم رفته می‌توان پیش‌بینی نمود که احتمالاً در دبی $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ ، بهترین نسبت متان به اکسیژن باقیستی در نزدیکی‌های عدد ۵ (بین ۳ تا ۷/۵) باشد.

در شکل (۶) گزینش پذیری محصولات عمده واکنش بر حسب نسبت متان به اکسیژن نشان داده شده است.



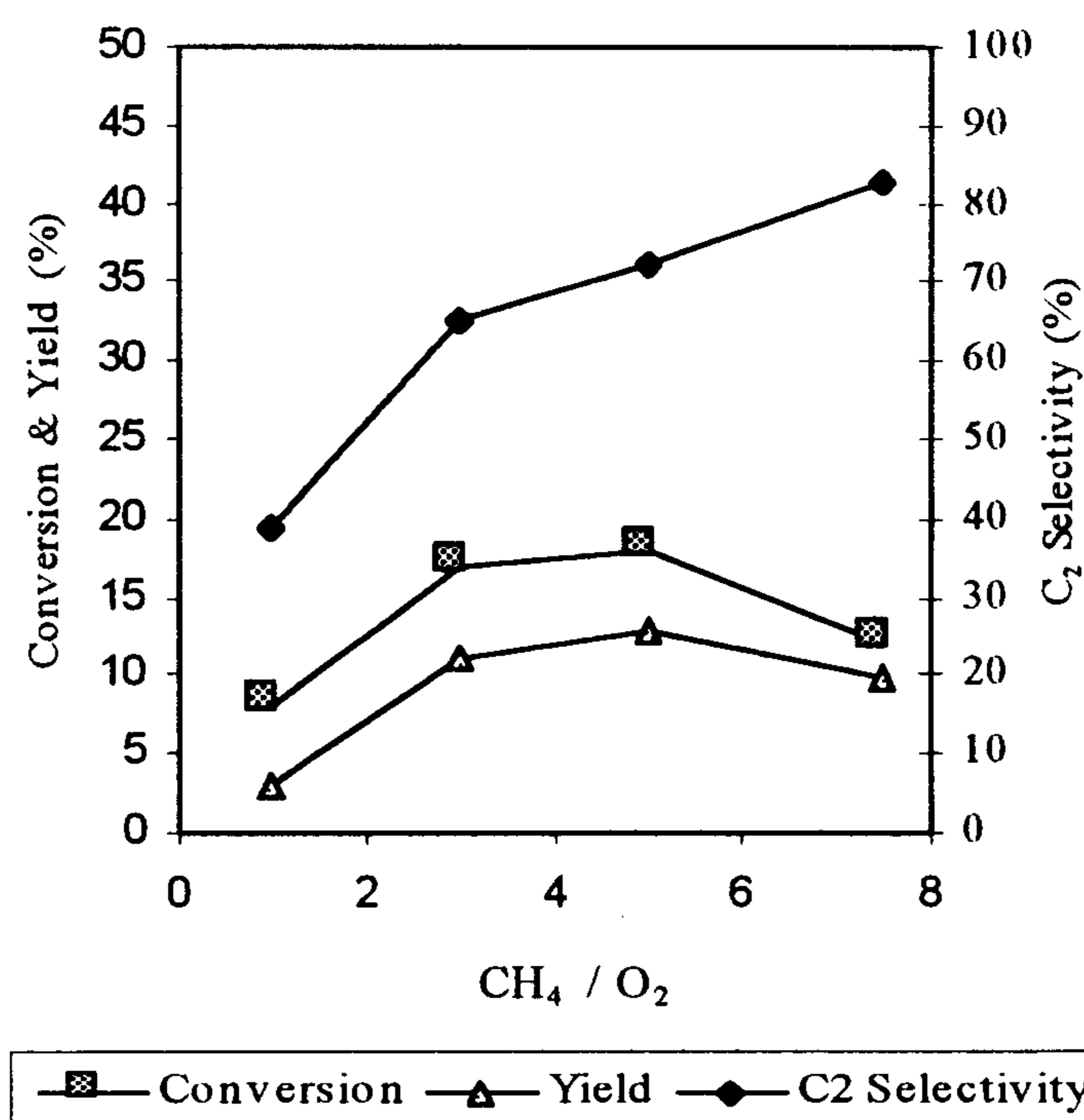
شکل ۶: اثر تغییر نسبت CH_4/O_2 بر روی گزینش پذیری محصولات مختلف.

شرایط آزمایش: $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ ، $I=4 \text{ mA}$ ، دبی خوراک = $2/2 \text{ kV dc}$ ولتاژ =

همانگونه که مشاهده می‌شود در نسبت متان به اکسیژن ۵، محصول اتان مینیمم می‌باشد.

در واقع نمودار (۶) تأییدی بر نتایج نمودار (۵) می‌باشد. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، با کاهش نسبت متان به اکسیژن از ۵ تا ۱ (افزایش فشار جزئی اکسیژن

و نسبت متان به اکسیژن در محدوده ۱-۷/۵ تغییر داده شد. در طی این آزمایشها شدت جریان مدار در 4 mA و ولتاژ در $2/2 \text{ kV}$ ثابت نگهداشته شده بود. نتایج این آزمون در شکلهای (۵) و (۶) نشان داده شده است.



شکل ۵: اثر تغییر نسبت CH_4/O_2 بر روی درصد تبدیل متان، گزینش پذیری C_2 و بازدهی محصول C_2 .
شرایط آزمایش: $I=4 \text{ mA}$ ، دبی خوراک = $15/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ ، ولتاژ = $2/2 \text{ kV dc}$.

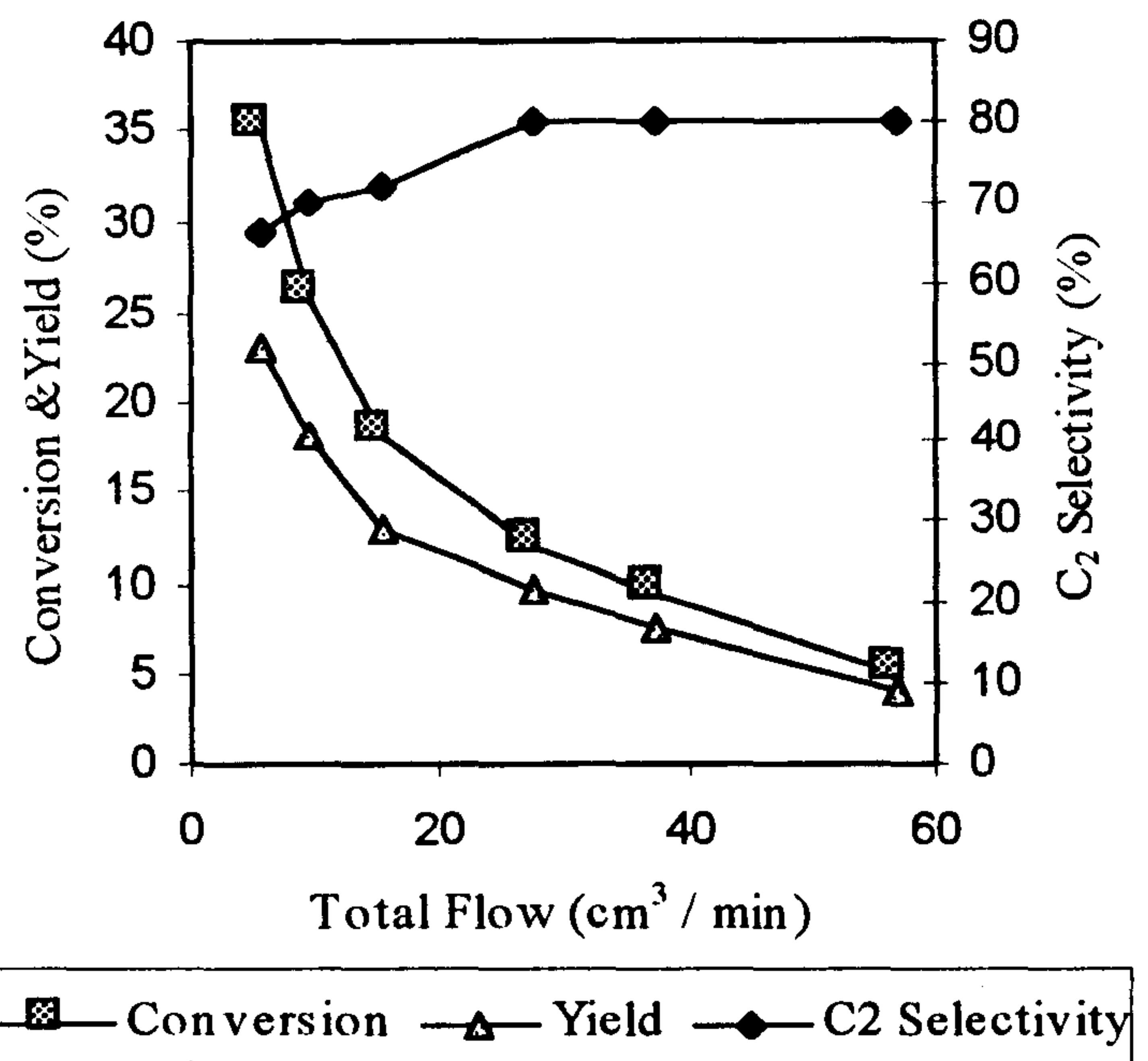
همانگونه که در شکل (۵) مشاهده می‌گردد، افزایش نسبت متان به اکسیژن از ۱ تا ۵ (کاهش فشار جزئی اکسیژن و افزایش فشار جزئی متان)، در دبی و زمان اقامه ثابت، سبب پیشرفت واکنش به سمت تولید بیشتر محصولات مطلوب C_2 می‌گردد. و بدین ترتیب در محدوده مذکور، درصد تبدیل متان، گزینش پذیری و بازدهی C_2 ، هر سه افزایش می‌یابند. همچنین در نقطه ۵ ($\text{CH}_4/\text{O}_2=5$)، درصد تبدیل متان به ماکریم مقدار خود رسیده و پس از آن با افزایش بیشتر نسبت متان به اکسیژن، سیر نزولی را طی می‌نماید. علی‌رغم ادامه افزایش گزینش پذیری C_2 در محدوده ۵ تا ۷/۵، بازدهی C_2 نیز روندی همانند درصد تبدیل متان داشته و در نقطه ۵ دارای ماکریم است.

در واقع با ادامه افزایش نسبت متان به اکسیژن از ۵ تا ۷/۵، در اثر کمبود یونهای اکسیژن منفی

اثر تغییر دبی جریان (زمان اقامت)

در این آزمایشها، به منظور بررسی اثر زمان اقامت، نسبت متان به اکسیژن در عدد ۵ ثابت نگهداشته شد و در شدت جریان 4mA و ولتاژ $2/2\text{kV}$ دبی کل جریان خوراک ورودی در محدوده cm^3/min $(5/5-57)$ تغییر داده شد. نتایج این بخش از آزمایش در شکل‌های (۷) و (۸) نشان داده شده است.

همانگونه که از شکل (۷) مشهود است، با کاهش دبی جریان خوراک ورودی، افزایش چشم گیری در درصد تبدیل و بازدهی C_2 مشاهده می‌گردد. البته همزمان با کاهش دبی جریان، گزینش پذیری C_2 نیز با روندی کندر از افزایش درصد تبدیل، کاهش یافته و بدین ترتیب شاهد افزایش چشم گیری در بازدهی C_2 هستیم.



شکل ۷ : اثر تغییر دبی کل جریان بر روندی درصد تبدیل متان، گزینش پذیری و بازدهی C_2 .

شرایط آزمایش: $\text{CH}_4/\text{O}_2 = 5$ ، $\text{I}=\text{A}$ ، $\text{J}=2/2\text{kV dc}$ ، $\text{V}=2/2\text{kV}$ ، $\text{L}=5$.

با توجه به شکل فوق بیشترین بازدهی C_2 ، $\approx 23/1$ % می‌باشد که در دبی کل جریان $5/5 \text{ cm}^3/\text{min}$ و از 35% تبدیل متان و 66% گزینش پذیری C_2 بدست آمده است.

در شکل (۸) گزینش پذیری محصولات واکنش بر حسب تغییرات دبی جریان خوراک رسم گردیده است. با کاهش دبی جریان خوراک (افزایش زمان اقامت)، همگام با کاهش گزینش پذیری اتان و اتیلن، گزینش پذیری استیلن افزایش می‌یابد. و

خوراک)، میزان محصولات CO و CO_2 افزایش یافته ولی محصولات مطلوب اتیلن و استیلن در همین محدوده، کاهش چشم گیری را نشان می‌دهند. البته در مورد محصول مطلوب اتان وضع کاملاً متفاوت است و تقریباً رفتاری همگام با اکسیدهای کربن را نشان می‌دهد. در واقع افزایش اکسیژن سبب پیشرفت واکنش به سمت تولید بیشتر CO و CO_2 گردیده و بدین ترتیب گزینش پذیری محصول مطلوب تا حدودی کاهش می‌یابد. در محدوده دوم یعنی نسبت $7/5$ تا 5 دقیقاً عکس این روند در مورد گزینش پذیری محصولات مذکور مشاهده می‌گردد، یعنی استیلن و اتیلن سیر صعودی داشته ولی CO و CO_2 و اتان کاهش می‌یابند.

علاوه بر این در هر دو محدوده مذکور مجموع گزینش پذیری محصولات CO و استیلن و همچنین CO_2 ، استیلن و اتیلن تقریباً ثابت است. از طرفی گزینش پذیری CO و استیلن بر حسب نسبت متان به اکسیژن بر عکس هم تغییر می‌کنند و جایی که CO به حداقل خود می‌رسد، استیلن به حداقل خود رسیده است. چنین روندی در مورد اتیلن و اتان نیز مشاهده می‌گردد. در نتیجه احتمالاً باستی اتان محصول اولیه واکنش بوده و محصولات ثانویه اتیلن، استیلن و CO از آن تولید شوند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در واکنش OCM تحت هاله منفی همواره گزینش پذیری واکنش نسبت به تولید CO_2 پائین است و حتی در بیشترین فشار جزئی اکسیژن، گزینش پذیری CO بسیار بیشتر از CO_2 بوده و نهایتاً میزان گزینش پذیری CO_2 در نسبت متان به اکسیژن یک به حدود 7% از کل محصولات می‌رسد.

یکی دیگر از نتایج بی سابقه این تحقیق این بوده است که استفاده از هاله منفی در لوله مؤین، منجر به تولید درصد قابل توجهی C_2H_2 در محصول شده است، که در موارد تخلیه الکتریکی مثبت یا منفی غیر کاتالیستی OCM تا حال مشاهده نشده است. محصول جانبی تولید شده در این آزمایشات نیز عمدتاً CO و H_2 (غاز سنتز) است که می‌توان آنرا در فرآیندهای گاز سنتز (نظیر FTS) مورد بهره برداری قرار داد.

سیستم رآکتوری متفاوت گزارش کرده اند. و در مورد هالة dc منفی گروه مذکور، میزان CO_2 تولید شده با CO برابر یا از آن بیشتر بوده است.

نتیجه گیری

تخلیه الکتریکی هالة منفی، روش مؤثر و مناسبی برای فعال سازی متان از طریق یونهای اکسیژن منفی حاصله می باشد که نهایتاً منجر به زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در فاز گازی و دماهای نسبتاً پائین می گردد.

افزایش نسبت متان به اکسیژن از ۱ تا ۷/۵ سبب افزایش چشمگیر گزینش پذیری C_2 می گردد. و درصدهای تبدیل متان و بازدهی C_2 در نقطه ۵ دارای ماکریزم هستند.

کاهش دبی خوراک (افزایش زمان اقامت)، سبب افزایش درصد تبدیل متان و کاهش بسیار اندک گزینش پذیری C_2 گردیده و بدین ترتیب سبب افزایش چشم گیر بازدهی C_2 می گردد.

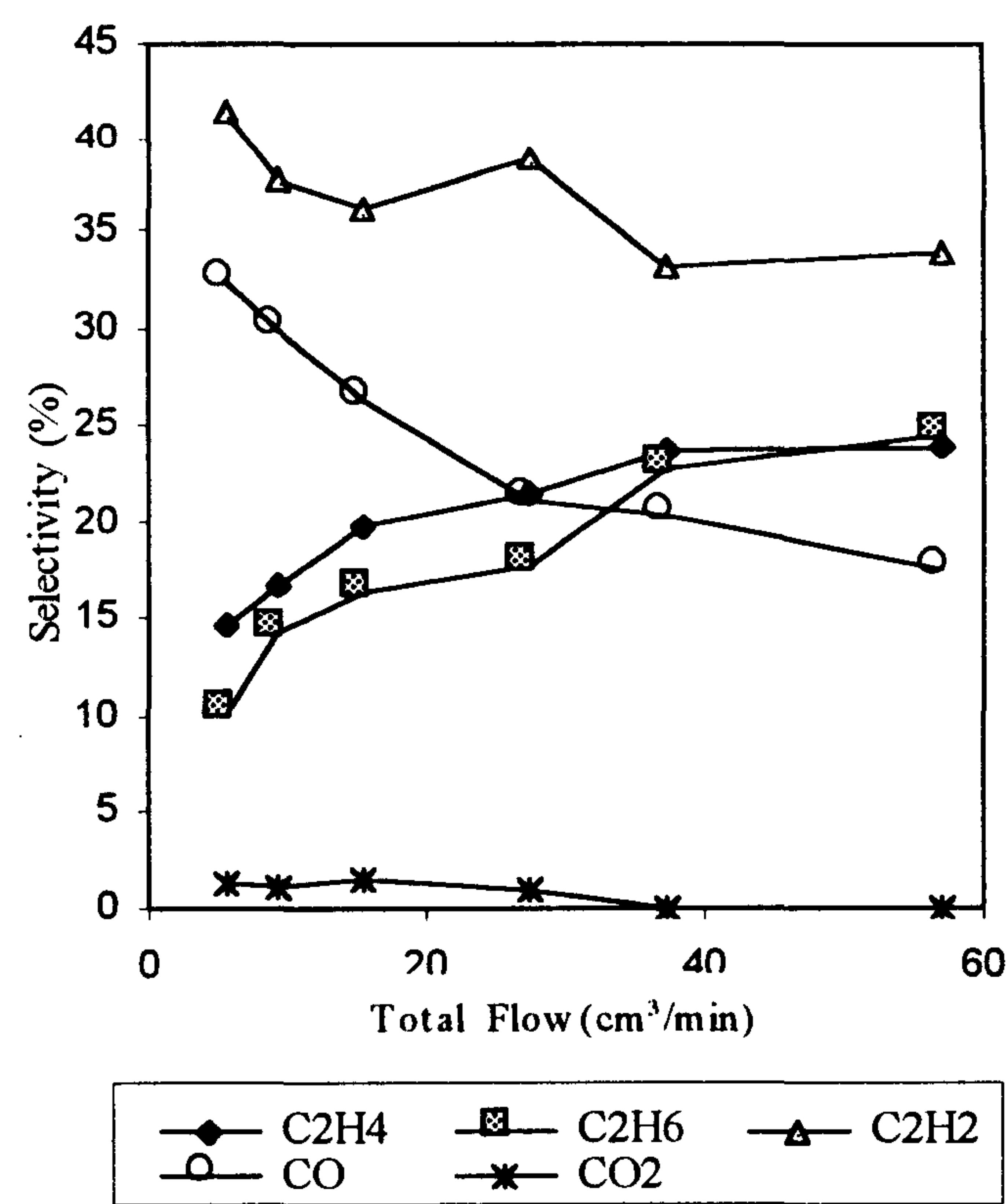
بیشترین بازدهی محصول مطلوب C_2 ، ۱/۲۳٪ می باشد که از ۳۵٪ تبدیل متان و ۶۶٪ گزینش پذیری C_2 در دبی ورودی ۵/۵ cm^3/min ، نسبت متان به اکسیژن ۵ و شدت جریان ۴mA در ولتاژ ۲/۲ kV بدست آمده است.

بطور کلی تخلیه الکتریکی هالة منفی علاوه با مزیت درصد تبدیل بالای متان و بازدهی مطلوب C_2 ، امکان انجام واکنش های OCM در دمایی کمتر از 200°C را میسر ساخته است. در عین حال CO و H_2 با بازدهی بالا میتوانند در واکنش هایی همچون FTS مورد استفاده قرار گیرند.

تشکر و قدر دانی

بدین وسیله از مسئولین محترم آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مهندسی واکنشها در گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران که امکانات و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق را تأمین نموده و ساخت منبع تغذیه ولتاژ را بعهده داشتند، تشکر و

می توان پیشنهاد نمود که استیلن از هیدروژن زدایی اکسایشی اتیلن و اتان تولید گردیده است. نکته جالب توجه این است که همزمان با افزایش گزینش پذیری استیلن، گزینش پذیری CO_2 نیز افزایش می یابد و این نشانگر این مطلب است که احتمالاً مکانیسم واکنش به گونه ای است که هر دوی این محصولات با هم تولید می شوند. البته همزمان با کاهش دبی جریان، افزایش اندکی نیز در گزینش پذیری محصول نامطلوب CO_2 مشاهده می گردد که در نهایت به حدود ۲٪ می رسد و تقریباً در کمترین دبی جریان یعنی ۵/۵ cm^3/min نسبت CO/CO_2 به ۲۱ می رسد. با تغییر زمان اقامت این نسبت در محدوده ای بین ۲۰ تا ۲۸ دقیقه متغیر است.



شکل ۸: اثر تغییر دبی جریان بر روی گزینش پذیری محصولات مختلف.

شرایط آزمایش: $2/2 \text{ kV dc}$, $I=4 \text{ mA}$, $V=2/2 \text{ kV ac}$, $\text{CH}_4/\text{O}_2=5$.

لازم به ذکر است که نسبت CO/CO_2 بدست آمده در این تحقیق خیلی بیشتر از نتیجه ای است که Liu و همکارانش در ۱۹۹۶ با استفاده از تخلیه الکتریکی هالة ac در ولتاژ ۵kV و

تهران که تحقیق حاضر را یاری نمودند، تشکر و قدردانی
می شود.

قدربانی می نمائیم. همچنین از آقای عظیم ملک زاده
دانشجوی دوره دکترای شیمی دانشکده علوم دانشگاه

مراجع

- ۱ - باقری طار، ف. "زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی". پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، آبان (۱۳۷۹).
- 2 - Liu, C., Marafee, A., Hill, B., Xu, G., Mallinson, R. and Lobban, L. (1996). "Oxidative coupling of methane with ac and dc corona discharges." *Ind. Eng. chem. Res.*, Vol. 35, PP. 3295.
- 3 - Chang, J., Lawless, P. A. and Yamamoto, T. (1991). "Corona discharge processes." *IEEE Trans. Plasma Sci.*, Vol. 19, PP. 1152.
- 4 - Flamant, G. (1994). "Plasma fluidized and spouted bed reactions: An overview." *Pure Appl. Chem.*, Vol. 66, PP. 1231.
- 5 - Capitan, M. J., Malet, P., Centeno, M. A., Munoz-Paez, A., Carrizosa, I. and Odriozola, J. A. (1993). "Sm₂O₃/Al₂O₃ catalysts for methane coupling. influence of the structure of surface Sm-Al-O phases on the reactivity." *J. Phys. Chem.*, Vol. 97, PP. 9233.
- 6 - DeBoy, J.M. and Hicks, R. F. (1988). "Kinetics of the oxidative coupling of methane over 1wt% Sr/La₂O₃." *J. Catal.*, Vol. 113 , PP. 517.
- 7 - Eng, D. and Stoukides, M. (1991a). "Catalytic and electrocatalytic methane oxidation with solid oxide membranes." *Catal. Rev., Sci. Eng.*, Vol. 33, PP. 375.
- 8 - Lee, J. S. and Oyama, S. T. (1988). "Oxidative coupling of methane to higher hydrocarbons." *Catal. Rev., Sci. Eng.*, Vol. 30, PP. 249.
- 9 - Elaison, B. and kogelschatz, U. (1991). "Nonequilibrium volume plasma chemical processing." *IEEE Trans. Plasma Sci.*, Vol. 19. PP. 1063.
- 10 - Sorensen, S. L., Karawajczyk, A., Stromholm, C. and kirm, M. (1995). "Dissociative photoexcitation of CH₄ and CD₄ ." *Chem. Phys. Lett.* No. 232, 554 and references therein.
- 11 - Grill, A. (1994). "Cold plasma in materials fabrication: From fundamentals to applications." *IEEE Press:* New York.
- 12 - Lee, J. and Grabowski, J. J. (1992). "Reaction of the atomic oxygen radical anion and the synthesis of organic reactive intermediates." *Chem. Rev.*, Vol. 92, PP. 1611.
- 13 - Mach, R. and Drost, H. (1983). "Kinetics of the methane conversion in a glow discharge up to chemical equilibrium." *Presented at the Sixth International Symposium on plasma Chemistry*, Montreal, Quebec, Canada.
- 14 - Marafee, A., Liu, c., Xu, G., Mallinson, R. and Lobban, L. (1997). "An experimental study on the oxidative coupling of methane in a corona discharge reactor over Sr/La₂O₃ Catalyst." *Ind. Eng. Chem. Res.*, Vol. 36, PP. 632- 637.

- 15 - Liu, C., Mallinson, R. and Lobban, L. (1999). "Comparative investigation on plasma catalytic methane conversion to higher hydrocarbons over zeolites." *Appl. Catal.A: General*, Vol. 178, PP. 17-27.

واژه های کلیدی به ترتیب استفاده در متن

- 1 – Oxidative Coupling of Methane
- 2 – Negative Corona Discharge
- 3 – Surface
- 4 – Lattice
- 5 – Glow
- 6 – Mass Flow Controller
- 7 – Power Supply
- 8 – Bubble Column Flowmeter
- 9 – Stainless Steel
- 10 – High-Voltage dc Power Supply
- 11 – Negative Corona
- 12 – Relative Standard Deviations